# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

06-324615

(43)Date of publication of application: 25.11.1994

· (51)Int.Cl.

GO3H 1/02 CO7D311/16 CO7D455/04 CO7D491/16 CO8F 2/50 CO8F 4/00 3/00 7/028

(21)Application number: 05-132482

(71)Applicant:

**CANON INC** 

(22)Date of filing:

11.05.1993

(72)Inventor:

YOSHINAGA YOKO

**KOBAYASHI TATSU TANIGUCHI TAKASATO MORISHIMA HIDEKI** KANEKO TADASHI SUDO TOSHIYUKI MATSUMURA SUSUMU

#### (54) STYRYL CUMARINE COMPOUND, PHOTOSENSITIZER, PHOTOSENSITIVE RESIN COMPOSITION AND HOLOGRAM RECORDING MEDIUM

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a high sensitivity with 488nm wavelength of an argon laser and further 514.5nm wavelength by forming the styryl cumarine compd. selected from a cumarine compd. group contg. specific stryl groups.

CONSTITUTION: The styryl cumarine compd. elected from the compd. group contg. the styryl groups expressed by formulas I to IV is produced. In the formulas I to IV, n denotes any integer from 2 to 4; R denotes proton or 1 to 10C alkyl group. Namely, the absorption max, wavelength is moved to a long wavelength side by extending the number of the double bonds of the styryl group of the styryl aminocumarine compd. and such stryl aminocumarine compd. exhibits an excellent photosensitizing property. The styryl aminocumarine compd. is usable as various polymn. initiators having an electronwidthdrawing property and/or photosensitizers (sensitizing dyestuff) for crosslinking agents.

# **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

07.09.1998

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3084677

[Date of registration]

07.07.2000

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

TIT.

識別記号

(51) Int.Cl.5

# (12) 公開特許公報(A)

庁内整理番号

(11)特許出願公開番号

# 特開平6-324615

技術表示箇所

(43)公開日 平成6年(1994)11月25日

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ

(外1名)

最終頁に続く

ノン株式会社内

(74)代理人 弁理士 吉田 勝広

C 0 7 D 311/16       9360-4C         455/04       491/16       7019-4C         密査請求 未請求 請求項の数 6 FD (全 16 頁) 長         (21) 出願番号       特願平5-132482       (71) 出願人 000001007         キヤノン株式会社         東京都大田区下丸子 3 丁目30番         (72) 発明者 吉永 曜子         東京都大田区下丸子 3 丁目30番	
491/16 7019-4C C 0 8 F 2/50 MDN 審査請求 未請求 請求項の数 6 FD (全 16 頁) 長 (21)出願番号 特願平5-132482 (71)出願人 000001007 キヤノン株式会社 東京都大田区下丸子 3 丁目30番 (72)発明者 吉永 曜子	
491/16 7019-4C C 0 8 F 2/50 MDN 審査請求 未請求 請求項の数 6 FD (全 16 頁) 点 (21)出願番号 特願平5-132482 (71)出願人 000001007 キヤノン株式会社 東京都大田区下丸子 3 丁目30番 (72)発明者 吉永 曜子	
審査請求 未請求 請求項の数 6 FD (全 16 頁) 点 (21)出願番号 特願平5-132482 (71)出願人 000001007 キヤノン株式会社 東京都大田区下丸子 3 丁目30番 (72)発明者 吉永 曜子	
(21)出願番号 特願平5-132482 (71)出願人 000001007 キヤノン株式会社 (22)出願日 平成5年(1993) 5月11日 東京都大田区下丸子3丁目30者 (72)発明者 吉永 曜子	
キヤノン株式会社   東京都大田区下丸子3丁目30番   (72)発明者 吉永 曜子	終頁に続く
(22)出願日     平成5年(1993) 5月11日     東京都大田区下丸子3丁目30番       (72)発明者 吉永 曜子	
(72)発明者 吉永 曜子	
	\$2号
東京都大田区下丸子3丁目30番	
	\$2号 キヤ
ノン株式会社内	
(72)発明者 小林 辰	
東京都大田区下丸子3丁目30番	\$2号 キヤ
ノン株式会社内	
(72)発明者 谷口 尚郷	

FΙ

# (54)【発明の名称】 スチリルクマリン化合物、光増感剤、感光性樹脂組成物、ホログラム記録媒体

#### (57) 【要約】

【目的】 アルゴンレーザーの488nmの波長、更には514.5nm以上の波長にも高い感度を実現し得る新規なスチルクマリン化合物を提供すること、更には、これを増感剤として用いた優れた光重合性及び/又は光架橋性の感光性樹脂組成物、及び該感光性樹脂組成物を主体として用いるホログラム記録媒体を提供すること。 【構成】 下記の構造式(a)~(d)で表されるスチリル基を含む化合物群から選ばれることを特徴とするスチリルクマリン化合物。

# 【化4】

(a) 
$$\begin{array}{c} R_1 \\ R_2 \end{array}$$

式中、nは2~4のいずれかの整数であり、Rはプロトン又は炭素数1~10のアルキル基を表す。

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記の構造式 (a) ~ (d) で表される スチリル基を含むクマリン化合物群から選ばれることを 特徴とするスチリルクマリン化合物。

### 【化1】

(a) 
$$R_1 \longrightarrow R_2 \longrightarrow R_1 \longrightarrow R_2$$
(b) 
$$R_1 \longrightarrow R_2 \longrightarrow R_$$

式中、nは2~4のいずれかの整数であり、R<sub>1</sub>及びR<sub>2</sub>はプロトン又は炭素数1~10のアルキル基を表す。

【請求項2】 重合開始剤及び/又は架橋剤に対し用いられる光増感剤が請求項1に記載のスチリルクマリン化合物であることを特徴とする光増感剤。

【請求項3】 請求項2に記載の光増感剤を含むことを 特徴とする感光性樹脂組成物。

【請求項4】 電子吸引性である重合開始剤及び/又は 架橋剤を含む請求項3に記載の感光性樹脂組成物。 \*

【0004】しかしながら、これらの色素は488nm より短波長に吸収極大を有し、アルゴンレーザーの514.5nmの波長では吸収端となる為、感度を上げる必要があった。従来、感光材料の感度を上げる為に吸光度を上げる方法としては、色素量を増加させる以外に方法はなかった。近年、これらの問題点を解決する為に、下50

\*【請求項5】 ジアリルハロニウム塩、ハロメチルーS ートリアジン、ハロゲン化合物及び過酸化物からなる群 から選ばれる電子吸引性である重合開始剤及び/又は架 橋剤を含む請求項3に記載の感光性樹脂組成物。

【請求項6】 請求項3に記載の感光性樹脂組成物を主成分とすることを特徴とする体積位相ホログラム記録媒体。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

10 【産業上の利用分野】本発明は、新規なスチリルクマリン誘導体に関し、更には、重合開始剤及び/又は架橋剤等に対する光増感剤(増感色素)として作用するスチリルアミノクマリン誘導体からなる光増感剤、及び該光増感剤を用いた光重合性及び/又は光架橋性の感光性樹脂組成物、該感光性樹脂組成物を主成分とするホログラム記録媒体に関する。

#### [0002]

【従来の技術】クマリン化合物は、三重項の増感剤及び色素レーザーの開発と共に種々の新規な化合物が合成されている。その中でもケトクマリン類は、最大吸収波長が330nm~470nmであり、効率のよい三重項増感剤として開発されたものである(Tetrahedron,38,1211(1982))。その結果、現在ではジフェニルヨードニウム塩、トリアジン、過酸化物及びハロゲン化合物等の重合開始剤に対する光増感剤として広く用いられている。その中でも、下記に示した(1)~(3)の化合物が、488nmのアルゴンレーザーを用いた系での好ましい光増感剤として知られている。

# 30 [0003]

[化2]

$$\lambda_{\text{IDELK}} = 449 \text{nm}$$
 (1)

$$\lambda_{\max} = 462 \text{nm} \qquad (2)$$

$$\lambda_{\text{max}} = 468 \text{nm} \qquad (3)$$

記の構造式(4)に示すスチリルクマリン化合物を光増 感剤(増感色素)として用いることが提案されている (Polymer Engineering And Science, 1983, 23, 1022)。しか し、未だアルゴンレーザーによる514. 5nm露光に 充分に適したものではないという問題があった。 【化3】

 $\lambda_{\text{max}} = 490 \text{nm}$ (4)

従って、本発明の目的は、上記した従来技術の問題点を 解決した、アルゴンレーザーの488nmの波長、更に は514.5 nm以上の波長にも高い感度を実現し得る 新規なスチルクマリン化合物を提供することにある。更 10 に本発明の目的は、そのスチルクマリン化合物を増感剤 として用いた優れた光重合性及び/又は光架橋性の感光 性樹脂組成物、及び該感光性樹脂組成物を主体として用 いるホログラム記録媒体を提供することにある。

3

#### [0005]

【課題を解決するための手段】上記の目的は下記の本発 明によって達成される。即ち、本発明は、下記の構造式 (a)~(d)で表されるスチリル基を含む化合物群か ら選ばれることを特徴とするスチリルクマリン化合物で ある。

#### 【化4】

(a) 
$$R_1 \longrightarrow R_2 \longrightarrow R_1 \longrightarrow R_2$$
(b) 
$$R_1 \longrightarrow R_2 \longrightarrow R_$$

式中、nは2~4のいずれかの整数であり、Rはプロト 40 ン又は炭素数1~10のアルキル基を表す。

#### [0006]

【作用】本発明者らは、上記従来技術の問題点を解決す べく鋭意研究の結果、スチリルアミノクマリン化合物の スチリル基の二重結合の数を延ばすことにより、吸収極 大波長を長波長側に移動させることが出来、且つこの様 なスチリルアミノクマリン化合物が優れた光増感性を示 すことを知見して本発明に至った。一般にシアニン色素 等では、その吸収波長を長波長側に移動させる為に、二\* \* 重結合の数を延ばすことが行なわれているが、従来、ク マリン化合物(クマリン色素)では知られていなかっ た。又、その色素の前駆体である二重結合を有する下記 に示す様なアルデヒドの合成方法は、アミノ基を有しな い化合物においてはVilsmeier反応、Witi g反応等の種々の合成方法が知られていたが、アミノ基 を有する化合物の場合には、その反応が変化し、合成ル ートの選択或いは合成方法の改良等が必要であった。

【化5】

#### [0007]

20 【好ましい実施態様】次に、本発明の好ましい実施態様 を挙げて本発明を更に具体的に説明する。本発明のスチ リルクマリン化合物は、下記の構造式(a)~(d)で 表されるスチリル基を含む化合物群から選ばれるもので ある。

# 【化6】

式中、nは2~4のいずれかの整数であり、R<sub>1</sub>及びR 2 はプロトン又は炭素数1~10のアルキル基を表す。 【0008】これらのスチリルクマリン化合物は、以下 の様な代表的な合成経路をもって合成される。

#### 【化7】

【0009】二重結合の数を更に延長する場合には、化合物[3]に対し、[1]、[2]の反応を繰り返すことにより合成される。又、二重結合が一個のアルデヒド 20は、1-(ジアルキルアミノフェニル)ーエタノールに[3]の方法を用いることにより合成される。アミノ基がジュロリジン基の様な閉環構造を採る場合も、同様の合成方法を用いることが出来る。但し、この場合には、各段階での精製が反応収率を上げる為に必要である。

【0010】本発明のスチリルクマリン化合物は、種々の電子吸引性である重合開始剤及び/又は架橋剤に対しての光増感剤(増感色素)として用いることが可能である。具体的には、ジアリルハロニウム誘導体、トリアジン誘導体、ハロゲン化合物及び過酸化物等の、従来のクマリン色素によって増感させることが可能な重合開始剤或いは架橋剤が挙げられる。その反応機構については、増感される重合開始剤及び/又は架橋剤が電子吸引性であることから、一般のクマリン化合物で予想されている三重項もしくは一重項からの電子移動によるものと考えられる。又、本発明のスチリルクマリン化合物は、三重項増感によって二重結合を有する化合物の重合・架橋を可能とする。例えば、ポリ(ビニルシンナメート)の架橋を活性助剤と共に行うことが可能である。

【0011】上記の様な本発明のスチリルクマリン化合 40 物は、少なくとも該スチリルクマリン化合物、重合開始 剤及びモノマー等の重合性化合物とを必須の成分として、本発明の光重合性の感光性樹脂組成物を形成する。 又、少なくともスチリルクマリン化合物、架橋剤及びポリマー等の重合性化合物とを必須の成分として、本発明の光架橋性の感光性樹脂組成物となる。尚、これらの場合、条件に応じ感光性樹脂組成物中に、活性助剤、バインダーポリマー及び可塑剤を適宜添加させることが出来る

【0012】上記のうち、スチリルクマリン化合物、架\*50

\* 橋剤、更には、カルバゾールを主体とするポリマーとからなる系の感光性樹脂組成物は、特に、体積位相ホログラム記録媒体として好ましく用いられる。この場合、本発明のスチリルクマリン化合物の使用量は、体積位相ホログラム記録媒体の膜厚、露光波長に応じて濃度を調整し、感光溶液に対して、10°~10°wt%、好ましくは10°~10°wt%の範囲で用いればよい。又、この際に用いられる、重合開始剤及び/又は架橋剤としては、下記に示す、ジアリルハロニウム塩誘導体、ハロメチルーSートリアジン誘導体、ハロゲン化合物及び過酸化物が好ましく用いられる。

【0013】ジアリルハロニウム塩誘導体

【化8】

$$X'$$
  $Q$   $Y^{\oplus}$   $X$ 

Y = I, Br, Cl

Z=PF。、CF, COO、CIO, 、SbF。、BF, 及びAsF。

X=アルキル基、ハロゲン原子

【0014】ハロメチルー Sートリアジン誘導体 【化9】

X=ハロゲン原子、好ましくは塩素

 $Y = CX_1 \setminus -NH_2 \setminus -NHR \setminus -OR \setminus -SR$ 

(R;アルキル基或いはアリル基)

R: =-CX: 、炭素数1~10のアルキル基、アリル 基

(アリル基=Bz、BzCl、BzCH<sub>3</sub>O

【0015】ハロゲン化合物

CI, 、CHI, 、CBrCI, 【0016】過酸化物 【化10】

これらの重合開始剤及び/又は架橋剤は、感光溶液に対 して好ましくは10<sup>-1</sup>~10<sup>-1</sup>wt%の範囲で、更に好 ましくは、10°°~10°°w t%の範囲で用いられる。 【0017】本発明の感光性樹脂組成物に用いられる重 合性化合物としては、少なくとも一個の二重結合を含む 化合物であり、モノマー、プレポリマー、例えば、ダイ マー、オリゴマー、これらの混合物が考えられる。具体 的には、例えば、1,5-ペンタンジオールジアクリレ 20 ート、エチレングリコールジアクリレート、1、4-ブ タンジオール ジアクリレート、ジエチレングリコールジ アクリレート、ヘキサメチレングリコールジアクリレー ト、1、3-プロパンジオールジアクリレート、デカメ チレングリコールジアクリレート、デカメチレングリコ ールジメタアクリレート、1,4-シクロヘキサンジオ ールジアクリレート、2,2ージメチロールプロパンジ アクリレート、グリセロールジアクリレート、トリプロ ピレングリコールジアクリレート、グリセロールトリア クリレート、トリメチロールプロパントリアクリレー ト、ペンタエリスリトールトリアクリレート、ポリオキ シエチレートトリメチロールプロパントリアクリレート 又はトリメタアクリレート、及び米国特許第3,38 0,831号明細書中で述べられたのと類似の化合物、 ペンタエリスリトールテトラアクリレート、トリエチレ ングリコールジアクリレート、トリエチレングリコール ジメタアクリレート、ポリオキシプロピルトリメチロー ルプロパントリアクリレート (462)、エチレングリ コールジメタアクリレート、プチレングリコールジメタ アクリレート、1,3-プロパンジオールジメタアクリ 40 レート、1、2、4ーブタントリオールトリメタアクリ レート、2、2、4ートリメチルー1、3ーペンタンジ オールジメタアクリレート、ペンタエリスリトールトリ メタアクリレート、ペンタエリスリトールテトラメタア クリレート、トリメチロールプロパントリメタアクリレ ート、1、5 ーペンタンジオールジメタアクリレート、 ジアルリルフマレート等が挙げられる。

\*【0018】又、ビスフェノールA、及びビスフェノールAエポキシ付加物のジアクリレート、ジメタアクリレートも有用であり、具体的には、ビスフェノールーAのジー(3ーメタアクリルオキシー2ーヒドロキシプロピル)エーテル、ビスフェノールーAのジ(3ーアクリルオキシー2ーヒドロキシプロピル)エーテル、ビスフェノールーAのジ(2ーアクリルオキシエチル)エーテル、エトキシレートビスフェノールーAのジー(3ーメタアクリルオキシー2ーヒドロキシプロピル)エーテル、テトラクロロービスフェノールーAのジー(3ーメタアクリルオキシエチル)エーテル、テトラクロロービスフェノールーAのジー(2ーメタアクリルオキシエチル)エーテル、テトラクロロービスフェノールーAのジー(2ーメタアクリルオキシエチル)エーテル、テトラ

プロモービスフェノールー Aのジー (3-メタアクリル

オキシー2-ヒドロキシプロピル) エーテル、テトラブ ロモービスフェノールーAのジー(2-メタアクリルオ

キシエチル)エーテル等が挙げられる。

【0019】更に、イソシアナート基を持つ化合物、例えば、1、4ーシクロヘキシルジイソシアナート、1、20 3、5ーシクロヘキシルトリイソシアナート、1、4ーベンゼンジイソシアナート等の化合物と2ーヒドロキシエチルアクリレート(メタクリレート)、2ーヒドロキシプロピルアクリレート等との付加重合物も有用である。更に、スチレン、2ークロロスチレン、フェニルアクリレート、2・2ージ(pーヒドロキシフェニル)プロパンジアクリレート及びメタクリレート、1、4ーベンゼンジアクリレート、及びメタクリレート、1、4ーベンゼンジアクリレート、及びメタクリレート、1、4ージイソプロペニルベンゼン、1、3、5ートリイソプロペニルベンゼン、1、3、5ートリイソプロペニルベンゼン、1、3、5ートリイソプロペニルでとしては、上記のラジカル重合性のモノマーに限定されるわけではない。

【0020】本発明に使用される更に好ましいラジカル 重合性のモノマーとしては、イソボルニルメタクリレート、イソボルニルアクリレート、アダマンチルアクリレート、メタクリレート、CR-39、下記の構造式 (X)で示されるジシクロペンタジエンを側鎖に有する、アクリレート、メタクリレート、ジアクリレート、ジメタクリレート、ジアクリレート、ジメタクリレート、

[0021]

【化11】



例えば、下記式に示すもの、 【化12】

9
R
$$CH_2 = C - C - O - (CH_2 - CH_2 - O)$$
(R = H, CH<sub>3</sub>, C  $\ell$ )
(n = 1~3)

【化13】

$$CH_2 = C - C + OCH_2 - CH_2)_{\overline{n}} S$$

$$(R = H, CH_3, C \ell)$$

$$(n = 1 \sim 3)$$

メタクリル酸フェンチル、メタクリル酸L-メンチル、 メタクリル酸ジメチルアダマンチル、

【化15】

【0022】次の一般式(I)で示される化合物;

【化14】

$$CH = CH_2$$

$$CH_2 - A - CH_2$$

$$(I)$$

$$-O \leftarrow CHCH_2O)_{\overline{n}} \leftarrow OCH_2CH \rightarrow_{\overline{n}} O - CH_2CH \rightarrow_{\overline{n}} O - CH_3CH_3CH_3CH_5),$$

[0023]

$$X \leftarrow OCH_2 - CH_2 \rightarrow OH_2 C$$
  $CH_2 O \leftarrow CH - CH_2 O \rightarrow_{\overline{n}} X$ 

等が挙げられる。

\* Science, polymer chemistry Ed., 21,1785(1983年)

【0024】又、下記の如きビニルエーテル類も有用で ある(参考: J.V.Crivello et.al.Journal of Polymer \*

【化17】

) 。

$$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \text{CH}_2 \text{=} \text{CHOCH}_2 \text{CH}_2 \text{O} \text{-} \\ \text{CH}_3 \\ \text{CH}_3 \\ \text{CH}_3 \\ \text{CH}_3 \\ \text{CH}_2 \text{CH}_2 \text{OCH}_2 \text{CH}_2 \text{OCH}_2 \text{CH}_2 \\ \text{CH}_3 \\ \text{CH}_3 \\ \text{CH}_3 \\ \text{CH}_3 \\ \text{CH}_3 \\ \text{CH}_4 \\ \text{CH}_5 \\ \text{CH}_5 \\ \text{CH}_6 \\ \text{CH}_6 \\ \text{CH}_7 \\ \text{C$$

【化18】

10

CH<sub>2</sub>=CHOCH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>O-CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>O CH=CH<sub>2</sub>

(1, 2-、1, 3-、1, 4-置換体) 【化19】

(1, 2-、1, 3-、1, 4-置換体)

【0025】更に、スピロオルソエステル、スピロオル ソカーボネート、ビシクロオルソエステル類も有用であ り、特にこれらの化合物は重合時に殆ど収縮がない為、 大きな屈折率変調を得るには好ましい。

【化20】

【化21】

【化22】

(Rはアルキル基、アルコキシ基を表し、n は任意の整数を表す。)

これらカチオン重合性のモノマーは10~60重量%の 30割合で、本発明の感光性組成物に含有される。

【0026】又、本発明で使用される重合性のモノマーとしては、分子構造中にエチレン性不飽和二重結合とカチオン重合可能な構造をもつ両性化合物も使用することが出来る。例えば、カルバゾール環(カチオン重合可能)を含有するビニルモノマーである、Nービニルカルバゾール、3ークロロビニルカルバゾール、3,6ージブロモー9ービニルカルバゾール等が挙げられる。又、エポキシ環とエチレン性不飽和二重結合を持つ下記に示す様な構造の化合物も使用することが出来る。

【化23】

【0027】又、本発明の感光性樹脂組成物及び該感光性樹脂組成物を用いたホログラム記録媒体に使用されるポリマーとしては、具体的には、例えば、電子供与性の芳香環を有するポリビニルカルバゾール、3ークロルビニルカルバゾールポリマー、3ーヨードビニルカルバゾールポリマールポリマー、3ーヨードビニルカルバゾールポリマ

一、3ーメチルビニルカルバソールポリマー、3ーエチルビニルカルバソールポリマー、クロル化ポリビニルカルバソール、プロム化ポリビニルカルバソール及び、下

ルバゾール、プロム化ポリビニルカルバゾール及び、下 記の構造式で表されるモノマーからなる電子供与性の側 鎖を有するポリマー等が挙げられる。

12

【化24】

$$H_2C = C - R$$

$$C = O$$

$$C = O$$

$$CCH_2)_n$$

【化25】

$$H_2C = C - R$$

$$0$$

$$C = 0$$

$$N$$

【化26】

【化27】

【化28】

3) C2 H5)

【化29】

50

40

尚、上記式(6)のX及びnは、以下の組み合わせがあり、4つのタイプの化合物が含まれる。

【化30】

 $n = 1 : -COOCH_2CH_2 -$ 

 $n = 2 : -COOCH_2CH_2 -$ 

n=4: -NHCO-

 $n = 1 : -SCH_2CH_2 -$ 

【化31】

【化32】

【化33】

$$H_2C = C$$

$$C = O$$

$$CH_2CH_2 - N$$

[(£ 3 4 ])

$$H_2C = C$$
 $CH_3$ 
 $CH_2 - CH_2 - O - C - CH_2 - N$ 

14

【0028】又、その他の電子供与性の側鎖を分子中に有するモノマーを主構成単位とするポリマーとしては、p位にハロゲン(-C1、-Br、-I)、p-アミノ、p-ジメチルアミノ、p-メトキシ、p-OHを有するポリスチレン、ポリ(N-ビニルインドール)、ポリ(N-ビニルピロール)、ポリ(N-ビニルフェノチアジン)、ポリ(イソプロペニルフェノール)、ポリ [4-(N, N-ジフェニルアミノ)フェニルメチルメタクリレート)等が挙げられる。

【0029】上記のビニルカルバソール系ポリマーは、 例えば、フイルムとした際の強度や柔軟性等の特性の制 御の為、必要に応じて他のモノマーと共重合されていて もよい。その様な用途に用いられる他のモノマーとして は、例えば、上記ビニルカルバゾール類に加えて、オレ フィン、酢酸ビニル等のビニルエステル、アクリル酸、 メタアクリル酸のエステル、スチレン及びスチレン誘導 体等のラジカル重合による共重合法によって共重合し得 るビニル系モノマーを挙げることが出来る。又、例え ば、ポリスチレン、スチレンーブタジエンコポリマー、 20 スチレンー水素化ブタジエンコポリマー、ポリカーボネ ート、ポリアリレート、ポリビニルブチラール、ポリビ ニルアセテート等の他のポリマーをホログラム像が記録 出来る範囲でブレンドして用いることも出来る。尚、こ れらは所望の特性が得られる様に、その添加割合が選択 して用いられる。

【0030】以上、本発明の感光性樹脂組成物の必須構成成分について説明したが、本発明の感光性樹脂組成物には、そのコントラストの増大、熱安定性の向上、成膜性の向上等の目的に応じて、パインダー、可塑剤及び安定剤等を適宜用いることが可能である。バインダーとしては、上記必須構成成分と相溶性のある有機線状高分子であればどの様なものを用いても構わない。例えば、セルロースアセテートラクテート重合体;ポリメタクリル酸メチル、メタクリル酸メチル/メタクリル酸スサールが表重合体を含むアクリル酸メチル/アクリル酸メチル/アクリル酸スポープクリル酸スはメタクリル酸 C: ~ C・アルキル/アクリル酸又はメタクリル酸の3元重合体;ポリ酢酸ビニル;ポリビニルアセタール;ポリビニルブチラール;ポリビニルブ・コルボルマール等が挙げられる。

【0031】可塑剤としては、トリエチレングリコール、トリエチレングリコールジアセテート、トリエチレングリコールジプロピオネート、トリエチレングリコールジカプリレート、トリエチレングリコールジメチルエーテル、トリエチレングリコールビス(2ーエチルへキサノエート)、テトラエチレングリコールジへプタノエート、ポリ(エチレングリコール)、ポリ(エチレングリコール)メチルエーテル、イソプロピルナフタレン、ジイソプロピルナフタレン、ポリ(プロピレングリコール)グリセリルトリブチレート、ジエチルアジペート、

ジエチルセバケート、トリブチルフォスフェート、トリス (2-エチルヘキシル) フォスフェート、商標名ブリイ30 [C12 H15 (OCH2 CH2)+OH] 及び商標名ブリイ35 [C12 H15 (OH2 CH2)+OH] 等が挙げられる。又、有用な安定剤としては、ハイドロキノン、フェニドン、pーメトキシフェノール、アルキル及びアリル置換されたハイドロキノンとキノン類、tーブチルカテコール、ピロガロール、レジン酸銅、ナフチルアミン、ベータナフトール、塩化第一銅、2,6ージーtーブチルーpークレゾール、フェノチアジン、ピリジン、ニトロベンゼン、ジニトロベンゼン、pートルキノン及びクロルアニル等が挙げられる。

#### [0032]

【実施例】次に、実施例及び比較例を挙げて本発明を更に詳細に説明する。

#### 実施例1

A) 7-(p-ジェチルアミノフェニル)-2, 4, 6-ヘプタトリユナールの合成

DMF (10.8g)を10℃以下に冷却し、POC1 10.8g)を10℃以下に保ち滴下し、次いで0 20 で30分間冷却した。その後、6-(p-ジエチルア ミノフェニル)-2-ヒドロキシ-3,5-ヘキサジエ ン(14g)/DMF(27g)を0℃で、2時間かけ\*

\* て滴下した。次いで、50℃にて2時間反応させた。反応後、反応物を0℃に冷却し、酢酸ナトリウム(32g) /水(77ml)を10℃以下で滴下し、滴下後、室温で一時間撹拌した。その後、水を200~300ml加え、エーテル500mlで洗浄した水相を、10℃以下で水酸化ナトリウム希薄溶液を添加し、アルカリ性とした。この際に、折出した結晶を減圧濾過し、水洗後、CHC1、で抽出し、MgSO,で乾燥後、カラム

16

精製して、7-(p-i)エチルアミノフェニル) -2, 4, 6-aプタトリユナールを合成した。この際の収率は18.5%であった。

【0033】得られた合成物をプロトンNMRにて同定したところ、図1に示したスペクトル及び下記の表1の結果が得られ、合成物は以下の構造を有する化合物であることが確認された。

【化35】

$$(CH_3CH_2)_2N \xrightarrow{d} (CH_3CH_2)_2N \xrightarrow{d} (CH_3CH_2)_2N$$

【表1】

	. – …	•		
化学シフト δ値 (ppm)		プロトン	位置	結合定数
1. 18	t	-сн <sub>3</sub>	8	7 H z
3.39	Q.	- cн <sub>2</sub> -	ģ	7Hz
6. 13	q	– СН	α	15Hz, 8Hz
6. 45	q	– СН	ε	15Hz, 11Hz
6. 69	q	– СН	δ	15Hz, 10Hz
6.74	d	– СН	β	14Hz
6. 63 7. 32	d d	– СН	d、e	9 H z
6.83	q	– СН	ζ	15Hz, 10Hz
7. 18	q	- СН	γ	15Hz、12Hz
9. 55	d	– СНО	g	8Hz

#### 【0034】2)色素合成

上記で合成した 7-(p-iyx + y) - 2、4、6  $- \land y$  + y

【化36】

【0035】得られた色素についてプロトンNMRにて同定したところ、図2のスペクトル及び下記の表2の結果が得られ、下記の構造を有する化合物であることが確認された。尚、NMRの測定には溶媒としてクロロホルム(CHC1,)を用いた。

50 【化37】

$$(CH_3CH_2)_2N \xrightarrow{d} \xrightarrow{\theta} \xrightarrow{\beta} \xrightarrow{\xi} \xrightarrow{\eta} \xrightarrow{\gamma} \xrightarrow{O} \xrightarrow{h} \xrightarrow{i} \xrightarrow{j} \xrightarrow{k} \xrightarrow{u} \xrightarrow{g} \xrightarrow{p} \xrightarrow{O} \xrightarrow{m} \xrightarrow{N} \xrightarrow{q}$$

【表2】

化学シフトδ値 (ppm)		プロトン	位置	結合定数
1. 13	t	– С H <sub>3</sub>	а	7 H z
1. 92	m	- C H <sub>2</sub> -	s, t	
2. 7 1 2. 8 5	t	-сн <sub>2</sub> -	u, v	8 、4 H z
3.29	m	-сн <sub>2</sub> -	q, r	
3.33	Q.	-сн <sub>2</sub> -	Ъ	7 、 3 H z
6.37	d d	-сн	£	15,10Hz
6.50	d d	-сн	7	15,11Hz
6.52	фd	– с н	5	15,11Hz
6.58	m	– С Н	θ	
6.68	d d	-сн	η	15, 11Hz
6.73	d d	-сн	δ	15,11Hz
6.52	d	– с н	β	1 5 H z
6. 91	s	– с н	k	
6. 5 7 7. 2 4	d d	– С Н	d, e	8、8 H z
7.55	đ	– С Н	α	3 H z
8. 28	s	– С Н	i	

 $\gamma$ 、 $\epsilon$ 、 $\eta$ 、 $\theta$ 、 $\delta$ 、 $\zeta$ には他の $\tau$ 値も観測され、シス、トランス異性体を含む化合物であると同定された。 得られた化合物は図3に示す様にクロロホルム中で51 5 nmに吸収極大を示した。

【0036】実施例2

\* 実施例1と同様の方法を用い、二重結合の長さが異なる 色素を合成した。以下に合成された化合物についてのプロトンNMRによる同定結果を示す。

【化38】

$$(CH_3CH_2)_2N \xrightarrow{d} (CH_3CH_2)_2N \xrightarrow{d} (CH_3CH_2)_$$

【表3】

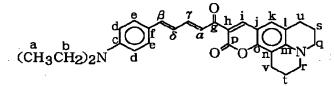
19				20
化学シフトδ値 (ppm)	i	プロトン	位置	結合定数
1.18	t	- сн 3	а	6、8H <sub>z</sub>
1.97	m	- сн <sub>2</sub> -	s, t	
2.85 2.72	t	- сн <sub>2</sub> -	u 🔻 🔻	6,4H <sub>z</sub>
3.29	q	- сн <sub>2</sub> -	q, r	$5.4H_z$
3.38	q	- СН <sub>2</sub> -	Ъ	7,3H $_{oldsymbol{z}}$
6.51	d, d	- CH	ε	14, 10H <sub>z</sub>
6.64	d	- CH	β	15H <sub>z</sub>
6.72	d 、d	- CH	δ	15、10H <sub>z</sub>
6.78	d, d	- CH	ζ	15, 10H <sub>z</sub>
6.61 7.29	d, d	– СН	d, e	9 H <sub>z</sub>
6.98	S	- CH	k	
7.54	m	– CH	γ	
7.56	d	– <b>С</b> Н	а	3H <sub>z</sub>
8.41	s	- CH	i	

【0037】実施例3

\*に合成された化合物のNMRによる同定結果を示す。

実施例1と同様の方法を用いて、色素を合成した。以下\*

【化39】



【表4】

21				22
化学シフト δ値 (ppm)		プロトン	位置	結合定数
1.18	t	- сн <sub>3</sub>	В	7 H z
1. 98	m	- CH <sub>2</sub> -	s, t	
2.762.90	t	-сн <sub>2</sub> -	u, v	6 H z
3. 28	q	- CH <sub>2</sub> -	q, r	5 H z
3.39	q	- сн <sub>2</sub> -	ъ	7 H z
6.88	d	- СН	β	1 5 H z
6.88	m	- СН	δ	
6.99	s	- CH	k	
7. 3 7 6. 6 3	d 、d	- СН	d , e	8 、 8 H z
7.64	d, d	– СН	7	15,10Hz
7.59	d	- СН	α	3 H z
8. 43	8	- СН	i	

# 【0038】 実施例4

実施例1の出発物質(7- (p-ジエチルアミノフェニ ル)-2,4,6-ヘプタトリユナール)を以下のジュ ロリジン化合物に代えた以外は実施例1と同様の方法を 用いて色素を合成した。

# 【化40】



\*【0039】以下に合成された化合物についてのプロト ンNMRによる同定結果を示す。

# 【化41】

【表 5】

	120						
化学シフトδ値 (ppm)		プロトン	位置	結合定数			
1.96	m	-сн <sub>2</sub> -	s, t, a				
2.75	m	- сн <sub>2</sub> -	u 、 v 、 z				
3. 2	m	- CH <sub>2</sub> -	q、r、b				
6.50	d, d	- CH	ε	15, $7H_z$			
6.58	d	- CH	β	15H <sub>z</sub>			
6.70	d, d	- CH	δ	11, 15H <sub>z</sub>			
6.79	d, d	- СН	ζ.	15, 11H <sub>z</sub>			
6.98	S	- CH	е				
6.98	d	- CH	k				
7.55	d	– СН	α	3H <sub>z</sub>			
7.56	d, d	- CН	7	15, 11H <sub>z</sub>			
8.41	S	- CH	i				

得られた化合物は図4に示す様にクロロホルム中で51

【0040】実施例5

5 nmに吸収極大を示した。

実施例1で合成されたスチリルクマリン色素を0.05

gと、ポリ(p-クロルスチレンを3gと、ジーtーブ チルジフェニルプロモニウムヘキサフルオロフォスフェ ートを0.1gとをクロルベンゼン40ccに溶解し、 感光液とした。この感光液をシリコウェハー上に1μm 厚になる様にスピンコートした。次に、この様にして得 た膜に、Xeランプと干渉フィルターとで515nm± 5 n m に調整された光を用い、1. 5 μ m の ラインとス ペースを描いた。その後、130℃で1分加熱し、ジク\* \* ロロメタンで現像した。この結果、得られたパターンは マスクの像をよく再現し、1.5μmのラインが描け

# 【0041】実施例6~実施例9

実施例5と同様の方法を用い、以下の条件に従ってレリ ーフパターンを作成したところ、実施例5と同じく1. 5μmのラインを描くことが可能であった。

#### 【表 6 】

実施例 NO	色素	架 橋 剤	架橋性ポリマー	露光波長
6	実施例1	$+ \bigcirc - I \stackrel{\oplus}{=} \bigcirc +$	ポリビニル カルバゾール	515nm
7	実施例2	+	ポリビニル カルバゾール	510nm
8	実施例3	$+\bigcirc$ $-i$ $\xrightarrow{PF_6}$ $\bigcirc$ $+$	ポリピニル カルバゾール	500nm
9	実施例4	+	ポリビニル カルバゾール	515nm

#### 【0042】実施例10

下記に示す各成分をクロルベンゼン/ジクロロメタン= 4/1の混合溶液に溶解したものを、ガラス基板上に3% ※ μ m厚になる様に塗布し、本発明のホログラム記録媒体 を得た。

【表7】

グラムを得た。

化	合	物		重	量	%
(CH <sub>2</sub> = CH - C - O	- СН - СН <sub>2</sub> СН3	O – C – NH <sub>2</sub>	<del>)</del> 2	36	5 w t	%
実施例 2	の色素			1	wt	%
開始剤	СНІЗ			2	2wt	%
	ーポリマー P te 2041 Du			35	5 w t	96

この記録媒体にポリビニルアルコールをスピンコートし た後、Xeランプ及び干渉フィルターを用いて515n m±5nmに調製された光を露光した。その後、フィル ムを80℃で5分加熱した後、アルコール水溶液でポリ 40 にスピナーを用いて塗布し、乾燥後の膜厚を9μmとし ビニルアルコールを除去した。その後、キシレンで洗浄 したところ、露光した部分は架橋し除去されなかった。 【0043】実施例11

実施例1で作成したスチリルクマリン色素を 0.05 g、ポリビニルカルバゾールを3g、ジーtーブチルジ フェニルヨードニウムヘキサフルオロフィスフェートを★

> 1) 30℃ キシレン溶液

2分

★ 0. 1g、ヨードホルムを 0. 1g、クロルベンゼン 6

0 c c に溶解して、本発明の体積位相ホログラム記録媒 体用の感光液を得た。この溶液を暗所にてガラス基板上

た。この様にして得られた記録媒体を、反射型ホログラ

ム記録系のAr ・レーザーの514.5nmの光を用い

て、50m J/cm²で露光した。露光した記録媒体を

以下の手順で現像することにより、反射型体積位相ホロ

- 2) 30℃ キシレン:ヘキサン=1:1溶液
- 2分

3) 30℃ ヘキサン 2分

得られた体積位相ホログラムは、約80%の回折効率を 50 有していた。

25

【0044】 実施例12~実施例14

以下に示す条件を除いた以外は実施例10と同様の条件で、ホログラムを作成した。図5に、実施例12及び実\*

\* 施例13で得られた記録媒体の吸収スペクトルを示す。 【表8】

実施例	色		素	露光波長	色素濃度	回折効率
実施例 12	実	施	例 2	514.5nm	0.05g	約70%
<b>実施例13</b>	実	施	<del>(</del> 91) 3	514.5nm	0.07g	約70%
実施例14	実	施	例 4	514.5nm	0.05g	約75%

【0045】比較例1及び比較例2

※で、ホログラムを作成した。。

以下に示す条件を除いた以外は実施例10と同様の条件※

【表9】

比較例	<b>e</b>	素	<b>露光波長</b>	色素濃度	回折効率
比較例1		<b>~</b>	514.5nm	0.10g	約15%
比較例2	hopop	NE <sub>t2</sub>	488nm	0.05g	約70%

30

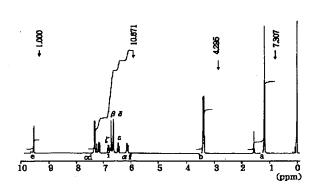
#### [0046]

【効果】以上説明した様に、本発明のスチリルクマリン化合物は、スチリル基の二重結合の数が長く吸収極大波長が長波長側に移動する為、アルゴンレーザーの488nmの波長、更には514.5nm以上の波長にも高い感度を有し、優れた光増感性を示す。更に、これらのスチルクマリン化合物を増感剤として用いることにより、優れた感光性樹脂組成物、及び該感光性樹脂組成物を主体として用いるホログラム記録媒体が提供される。

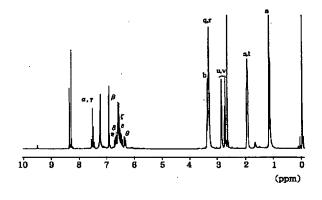
#### ★ 【図面の簡単な説明】

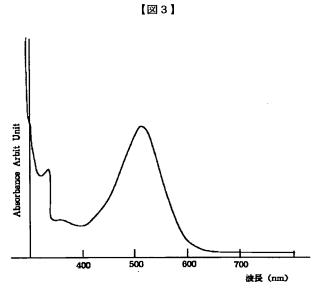
- 【図1】プロトンNMRのスペクトルである。
- 【図2】プロトンNMRのスペクトルである。
- 【図3】実施例1の色素の溶液の吸収スペクトルである。
- 【図4】実施例4の色素の溶液の吸収スペクトルである。
- 【図5】ホログラム記録媒体の吸収スペクトルである。

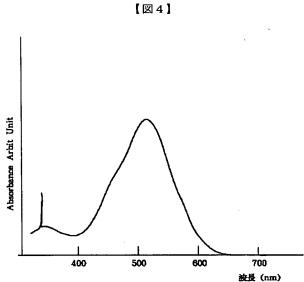
【図1】



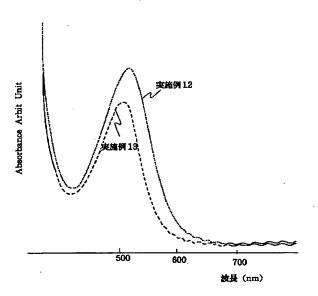
【図2】







【図5】



フロントページの続き

(51) Int.Cl. 5 識別記号 庁内整理番号 FΙ

C 0 8 F 4/00 MF J

技術表示箇所

C 0 9 K

3/00

Т

G 0 3 F 7/028

(72) 発明者 森島 英樹

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ

ノン株式会社内

(72)発明者 金子 正

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ ノン株式会社内

(72) 発明者 須藤 敏行

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ ノン株式会社内

(72)発明者 松村 進

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ ノン株式会社内